

### [补充信息]

## 助催化剂 NiCoP 修饰改性增强半导体 TiO2 的光催化性能

林思宇, 曾春梅⊠

西华师范大学化学化工学院,化学合成与污染控制四川省重点实验室,南充 637000

#### [Supplementary Information]

# Enhanced Photocatalytic Property of TiO<sub>2</sub> Semiconductor by Modification of Cocatalyst NiCoP

LIN Siyu, ZENG Chunmei<sup>⊠</sup>

Chemical Synthesis and Pollution Control Key Lab of Sichuan Province, College of Chemistry and Chemical Engineering, China West Normal University, Nanchong 637000

#### 实验分析

图 S1 为一系列不同负载量的 NiCoP/TiO<sub>2</sub> 复合物,当 NiCoP 负载量较低时,复合物样品主要显示为 TiO<sub>2</sub> 的衍射峰,NiCoP 衍射峰不明显。但随着 NiCoP 负载量的增加,在 NiCoP/TiO<sub>2</sub> 复合物中逐渐 出现六方相 NiCoP (JCPDS No.71-2336)的衍射峰,说明 NiCoP 助催化剂被成功地负载到了催化剂 TiO<sub>2</sub> 的表面。



图 S1 不同含量 NiCoP/TiO2 复合物 XRD 图

Fig.S1 XRD images of NiCoP/TiO2 composites with different contents

图 S2 评价了磷化物的分散情况,测试了 5%NiCoP/TiO<sub>2</sub> 中 O、Ti、P、Co、Ni 元素面分布图。结果表明,NiCoP 成功地负载在 TiO<sub>2</sub> 表面,表明该方法是制备高质量复合光催化剂的可行途径。

Mater. Rep. B, 2019, Vol. 33, No. 12 DOI: 10.11896/cldb.18110194 http://www.mater-rep.com http://www.mr-int.net





图 S2 O、Ti、P、Co、Ni 元素面分布图 Fig.S2 Elemental mapping images of O, Ti, P, Co and Ni species

如图 S3 所示,在紫外光照射下,0.15%、0.25%、1%、1.5%、5%的 NiCoP/TiO<sub>2</sub> 复合催化剂对 罗丹明 B 的降解率依次为 76.9%、90.4%、75.7%、53.3%、11.8%。不同负载量的 NiCoP/TiO<sub>2</sub> 光催 化剂表现出不同的光催化降解性能,当 NiCoP 负载量低于 0.25%时,光催化降解效果逐渐升高,当 NiCoP 负载量高于 0.25%时,光催化降解效果降低。可能是 NiCoP 负载量升高时,NiCoP 助催化剂覆 盖在 TiO<sub>2</sub> 的表面,阻碍了其对光的吸收,从而对罗丹明 B 的降解效果变差。



图 S3 不同负载量的 NiCoP/TiO2 催化剂对 RhB 的光催化降解曲线 Fig.S3 Degradation curves of NiCoP/TiO2 photocatalyst